CLIPPEDIMAGE= JP361131232A

PAT-NO: JP361131232A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61131232 A

TITLE: MANUFACTURE OF COMPOSITE SUBSTRATE FOR OPTICAL AND

MAGNETIC DISK

PUBN-DATE: June 18, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SUZUKI, SETSUO

INUI, KEITA

NAKAYAMA, SHOICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SUMITOMO BAKELITE CO LTD

N/A

APPL-NO: JP59251675

APPL-DATE: November 30, 1984

INT-CL (IPC): G11B005/84;G11B011/10

US-CL-CURRENT: 428/327

ABSTRACT:

PURPOSE: To manufacture the titled composite substrate for optical and

magnetic

disks having excellent surface smoothness and heat resistance by putting a solventless liq. epoxy resin composition on the surface of a metallic sheet, placing a specular sheet on the metallic sheet, heating and curing the composition, and then removing the specular sheet.

CONSTITUTION: A liq. epoxy resin composition contg. an alicyclic epoxy resin, an org. polybasic acid anhydride, and a curing agent is dripped onto the surface of a metallic sheet of Al, etc. Then a vitreous sheet whose surface is treated with an MgF<SB>2</SB> releasing agent by sputtering is placed on the

composition so that the releasing agent may contact with the resin on the metallic sheet, and the resin is spread over the whole surface. The loaded material is then heated and cured in a drier, and then the specular sheet is released to obtain a substrate for optical and magnetic disks having a smooth cured resin layer on the surface and having excellent heat resistance.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

data layer resin metal

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-131232

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

個公開 昭和61年(1986)6月18日

G 11 B 5/84 11/10 7314-5D 8421-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

60発明の名称

光・磁気ディスク用複合基板の製造方法

②特 願 昭59-251675

20出 願 昭59(1984)11月30日

79発明者 鈴木

節夫

東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト

株式会社内

⑩発 明 者 乾

恵 太

東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト

株式会社内

⑫発 明 者 中 山 正 一

東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住友ベークライト

株式会社内

⑪出 願 人 住友ベークライト株式

東京都千代田区内幸町1丁目2番2号

会社

明 和 警

L発明の名称

光・磁気ディスク用複合基板の製造方法 2.特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

本発明は脂環式エポキシ樹脂、有機多塩蒸酸無水物、硬化促進剤等から成る組成物の硬化層と

金銭板とが複合された製面平符性および剛性の優れた光・磁気ディスク用複合基板の製造方法に関するものである。近年記憶容量の大きい光ディスクや磁気ディスクの開発が盛んになり、これに伴ないディスク用基板に対する要求性能も一段の厳しさを加えつつある。

磁気ディスクについてみると、磁気機能膜形成時の表面平滑性、機能膜アニール時の高温に耐えるための耐熱性、トラッキング時の高速回転に耐えるための軽量性、剛性、耐漿傷性を保持するための表面硬度、経済的に安価に製造可能であるとと等の性能が強く要求される。

従来の磁気ディスク用基板は 1 ~ 3 %のアルミニウム等の金属板が広く用いられ、酸金属板上にNi ~ Co合金、Gd~Tb~Fe合金等の磁性機能膜をスパッタ法で積層し磁気ディスクを得るのが一般的である。

しかしながら、金属板を基板として用いた場合、 剛性、耐熱性は良好であるものの、 袋面平滑性を 得るためには多大な工数を要する研摩工程に依ら

- 2 -

光ディスク用基板についても同様に、 袋面平滑性がすぐれた金属板と合成樹脂との複合基板は未 だ実用化されていない

本発明はこれらの光・磁気ディスク基板の現状 に鑑み、剛性に優れた金属板とエポキン樹脂系強 膜から形成されており、且つ袰面平滑性、耐熱性

- 3 -

の優れていること、硬化物のガラス転移点が可及 的に高いこと、耐候性に優れていること、硬化収 稲の小さいこと、密着性の優れていること等を考 厳して、脂環式エポキシ樹脂、有機多塩基酸無水 物、硬化促進剤等から成る3次元架橋可能な液状 組成物であることが必要である。

脂環式エポキシ樹脂としては、ジシクロペンタジエンジオキサイド、ピニルシクロヘキセンジオキサイド、 3・4 ーエポキシー6ーメチルシクロヘキサンカルポキシレート、ピス (3・4 ーエポキシー6ーメチルシクロペキサンカルポキシロペキシルメチル) アジベート、ピス (2・3 ー ポートンクロペンチンクロボーンのサンクロペンタンエニル (2・3 ー エポーシンクンタンエニル (2・3 ー エポーシンクンタンエニル (2・3 ー エポーシンクシンタンエニル (3・4 ー エポーシンクシンタンエニル (4 年 世 代 年 して 日 い ら t も o

に優れた厚み 1 ~ 3 mm の 海くて 低 並 で ある 光・ 磁 気 ディスク 用 複合 板 を 提供 せんと する 目的 で 成 された 気明 で ある。

本発明は、金属板袋面又は鏡面板袋面に、脂環式エポキシ樹脂、有機多塩基酸無水物及び硬化促進剤を含む無溶剤液状エポキシ樹脂組成物を存在せしめ、金属板上に鏡面板を殺破し、加熱硬化せしめた後鏡面板を除去することにより、金属板面に鏡面を有する樹脂な膜を形成することを特徴とする光・磁気ディスク用悲板である。

以下に本発明の詳細を述べる。

本風発明で用いられる金属板は厚み 1 ~ 3 mmの、アルミ板、袋面アルマイト処理アルミ板、鉄板、ステンレス板等であり通常円形に加工されたものであり、特に騒量という観点からアルミ板が好きしい。また使用される樹脂硬化物との密着性向上のために、装面粗化された金属板も好んで用いられる。

また金属板又は鏡面板の装面に存在せしめられる樹脂組成物として無裕剤系であること、流動性

- 4 -

本発明において用いられる硬化剤である有機多塩基酸無水物としては、脂環式エポキシ樹脂との相影性が優れていれば適用可能であるが、特にヘキサにドロが、アンドランタール酸、アンドランのでは、アンドランのでは、アンドランのでは、アンドランのでは、アンドランのでは、アンドランのでは、アンドランのでは、アンドランのでは、アンドランのでは、アンドウンのでは、アンドウンのでは、アンドウンのでは、アンドウンのでは、アンドウンのでは、アンドウンのでは、アンドウンでは、アンドウンでは、アンドウンでは、アンドウンでは、アンドウンである。

本発明に用いられる硬化促進剤としては、2-エチルー4メチルイミダゾール、2-メチルイミ ダゾール、1-ペンジルー2-メチルイミダゾー ル好のイミダゾール類、1.8-ジアザビシクロウ ンデカン符の3級アミン類、および1.8-ジアザ ビンクロ(5,4.0-ウンデセン-7)と2-エチ ルヘキシルカルボン酸の塩等が望ましい。

また通常劣化防止剤が添加されるが、 これは硬化物の劣化防止という観点から使用されるもので

あり、 2 - 6 - ジターシャリープチルー P - クレソール、 2 - アリルー 6 - ブロピルー P - クレソール等のヒンダードフェノール類、有機サルファイド類、有機フォスファイト類、高級脂肪酸塩等が単独もしくは組合せて使用される。特に高温下での劣化防止のために、これらの併用効果は著じるしいものがある。

また必要に応じて硬化物の熱膨脹係数の減少、 熱伝導率の向上、表面硬度の向上等の目的で各種 無機フィラーを添加することも適宜用いられる方 法である。

かかる無溶剤液状関胎組成物は金属板又は鋭面板上に適宜腐下等に存在せしめられる。滴下方法は金属板上の1部分または多数個所に滴下するいずれの方法も可能であるが、鏡面板重量により押圧されて金属板全面に均一な関脂層を形成するようにすることが肝喪である。

また、この際用いられる鏡面板は磁気ディスク 基板に要求される平面で平滑な鏡面を有するもの であればすべて利用可能であり、金属板収はガラ

- 7 -

磁気ディスク用基板が得られる。

以下に実施例を挙げる。

奥 施 例

以下の配合のエポキシ樹脂、有機多塩基酸無水物、硬化促進剤、劣化防止剤から成る組成物を調整した。

〔配合組成物〕.

脂環式エポキシ樹脂

[(3,4'- エポキシシクロヘキシルメチ

ル) -3,4 エポキシシクロヘキサンカル

ポキシレート 〕

100 重量部

メチルヘキサヒドロフタール酸無水物

120 重量部

1,8ジアザビシクロ(5,4,0ウンデセ

ン) - 2エチルヘキシルカルポン酸塩

3.5 重量部

2.6-ジターシャリープチルーp-ク

レゾール

0.5 重量部

数エポキシ関脂組成物を製面サンディング処理された直径100 rmmin、厚み15 mm のアルミニウム円板上に508滴下した。

次いてスパッター法により袋面がMgF2離型処理

ス板が好んで用いられる。この鏡面板は後工程における樹脂準膜からの離型を容易にするために離型処理をしておくことが好ましい。金餌板樹脂層にかかる重量は使用する樹脂組成物の粘度、所望の樹脂層即みによっても異なるが、0.59/ck以上が好ましく、適宜加圧加重を施としても良いことはもちろんである。

次いで、最終的に鍵面板は剥離除去され、鍵面が硬化樹脂表面に転写された硬化樹脂層を有す金 磁複合基板が得られる。

本発明に従うと、金属板を鏡面仕上げをする多大な工数を必要とすること無く、金属板の剛性を持ちつつ、装面は平滑性に優れた転写鏡面を有する硬化樹脂層を有し、脂環式エポキシ樹脂に起因する耐熱・耐候性を有する厚み精度に優れた光・

- 8 -

された殺面粗さがRmax 0.0 1 ~ 0.0 2 μmで重量が 1000 9 のガラス円板を離型処理面と円板上の樹脂が接するように積載し、樹脂が全面に行きわたるように放散した。

次に、該領 敬物を乾燥機中で 1 3 0 °C 2 時間加熱硬化した後、鏡面板を除し炭面に平滑硬化樹脂 届を有する磁気ディスク用基板を得た。

との基板は、その特性を以下に示す通り、すぐれた複合基板であり、常法により磁気ディスクを 得ることが可能であった。

厚み1.60±0.02mm

表面粗さRmax 0. 0 1 ~ 0. 0 2 μm

加熱冷却くり返しテスト 50 サイクル以上異常なし(125℃30分--40℃30分)

特許出顧人

住友ペークライト株式会社

- 10 -